

## МНОГОФОНОННЫЙ КАСКАДНЫЙ ПРОЦЕСС И ПОЛОСА ВТОРИЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ПОЛЯРНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКАХ

*И.Г.Ланг, С.Т.Павлов, Г.Ю.Яшин*

Предсказывается новый вид резонансного комбинационного рассеяния света в полупроводнике при облучении его светом с частотой  $\omega_l > E_g/\hbar + (1 + m_e/m_h)\omega_{LO}$ . Вторичное излучение занимает полосу частот  $\omega_s < \omega_s < (1 + m_e/m_h)^{-1}(\omega_l - \hbar^{-1}E_g) - \omega_{LO}$ . Показано, что зависимости сечения рассеяния как от  $\omega_s$ , так и от  $\omega_l$  носят ступенчатый характер.

В настоящей работе теоретически предсказывается новый тип вторичного излучения полупроводников. Процесс можно представить как последовательность следующих реальных переходов: первичное излучение с частотой  $\omega_l$  образует электронно-дырочную пару (ЭДП), электрон (или дырка) испускает последовательно несколько  $LO$ -фононов; наконец, электрон (или дырка) испускает квант вторичного излучения в сопровождении еще одного оптического фонона. Последняя ступень — не прямое испускание света электроном — может рассматриваться как явление, обратное непрямому поглощению света свободными носителями тока, взаимодействующими с  $LO$ -фононами [1]. Каскад последовательных реальных переходов, при которых электрон испускает  $LO$ -фононы, был теоретически рассмотрен в [2] (см. также [3, 4]) для описания многофононного резонансного комбинационного рассеяния (МФКРР) света, т. е. рассеяния с частотой  $\omega_l - n\omega_{LO}$ , где  $n$  — целое число. Процесс, описанный здесь, отличается от МФКРР тем, что излучение на последнем этапе происходит без аннигиляции ЭДП. При этом частота  $\omega_s$  вторичного излучения, конечно, гораздо меньше частоты  $\omega_l - n\omega_{LO}$  и занимает целую полосу частот, потому что кинетическая энергия электрона или дырки в конечном состоянии может быть различной. †

Рассмотрим прямозонный полярный полупроводник, у которого  $m_e < m_h$ , где  $m_e(m_h)$  — эффективная масса электрона (дырки). Если при

температуре много ниже дебаевской облучить такой полупроводник светом с частотой

$$\omega_l > E_g/\hbar + (1 + m_e/m_h)\omega_{LO}, \quad (1)$$

где  $E_g$  — ширина запрещенной зоны, возникает вторичное излучение в полосе

$$0 < \omega_s < (1 + m_e/m_h)^{-1}(\omega_L - E_g/\hbar) - \omega_{LO}. \quad (2)$$

Дисперсию оптических фононов для простоты не учитываем.

Усредненное по поляризациям падающего света и просуммированное по поляризациям вторичного излучения сечение процесса, в котором электрон наряду со вторичным излучением рождает только один  $LO$ -фонон, определяется выражением

$$\frac{d^2\sigma_1}{d\Omega d\omega_s} = \frac{V_0^2 \omega_s^2}{(2\pi)^3 c^4} W_p(\omega_l) \frac{W_1\left(E_e, \frac{E'_e}{E_e}, \frac{2}{3}\right)}{W_r(E_e)}, \quad (3)$$

где  $V_0$  — нормировочный объем,  $c$  — скорость света,  $E_e = (1 + m_e/m_h)^{-1} \times (\hbar\omega_l - E_g)$  — кинетическая энергия электрона, рожденного первичным излучением,  $E'_e = E_e - \hbar\omega_{LO} - \hbar\omega_s$  — кинетическая энергия электрона в конечном состоянии,  $W_p(\omega_l)$  — число ЭДП, рожденных в единицу времени, если в объеме  $V_0$  имеется один фотон с энергией  $\hbar\omega_l$ ,  $W_1(E_e, E'_e/E_e, \sin^2\eta)$  — вероятность того, что электрон с энергией  $E_e$  и импульсом  $\mathbf{p}$  испускает в единицу времени один фотон с волновым вектором  $\mathbf{k}_s$  и энергией  $\hbar\omega_s$  и один  $LO$ -фонон;  $\eta$  — угол между векторами  $\mathbf{p}$  и  $\mathbf{k}_s$ ; наконец,  $W_r(E_e)$  — полное обратное время жизни электрона с энергией  $E_e$ . В наинизшем порядке теории возмущений имеем

$$W_1(E_e, E'_e/E_e, \sin^2\eta) = \frac{2\pi e^2 \omega_{LO}^{3/2} a_e}{V_0 m_e \omega_s^3 \hbar^{1/2}} E_e^{1/2} f\left(\frac{E'_e}{E_e}, \sin^2\eta\right), \quad (4)$$

где  $e$  — заряд электрона,  $a_e$  — фреilihовская константа электрон-фононной связи,

$$f(x, \sin^2\eta) = x^{1/2}(1+x) - \frac{1}{2}(1-x) \ln \frac{1+x^{1/2}}{1-x^{1/2}} + \left[ \frac{1}{2} x^{1/2}(5-3x) + \frac{3}{4}(1-x)^2 x \ln \frac{1+x^{1/2}}{1-x^{1/2}} \right] \sin^2\eta. \quad (5)$$

Если взаимодействие электрона с  $LO$ -фононом является сильнейшим, то величина  $W_r(E_e)$  определяется вероятностью испускания  $LO$ -фонона и равна [5]

$$W_r(E_e) = 2a_e \omega_{LO} \left(\frac{\hbar\omega_{LO}}{E_e}\right)^{1/2} \text{Arch}\left(\frac{E_e}{\hbar\omega_{LO}}\right)^{1/2}. \quad (6)$$

Заметим, что при подстановке (5) и (6) в (3) величина сечения (3) не зависит от величины константы  $a_e$ . Для количественных оценок удобно использовать выражение

$$W_p(\omega_l) = \frac{k(\omega_l)}{n(\omega_l)} c, \quad (7)$$

где  $k(\omega_l)$  – коэффициент поглощения света за счет прямого образования ЭДП,  $n(\omega_l)$  – коэффициент преломления света.

При

$$\omega_l > E_g/\hbar + n(1 + m_e/m_h)\omega_{LO}, \quad (8)$$

где  $n > 1$ , возможны более сложные процессы: электрон, рожденный светом с частотой  $\omega_l$ , может испустить последовательно  $k < n$  LO-фононов и лишь затем излучить свет одновременно с испусканием еще одного LO-фонона. Такие процессы дают вклады в сечение, неимеющие малости по сравнению с "однофононным" сечением (3). Для расчета сечений удобно использовать исходную формулу и графическую технику, предложенную в [6, 7]; в простейших случаях те же результаты можно получить из уравнений баланса.

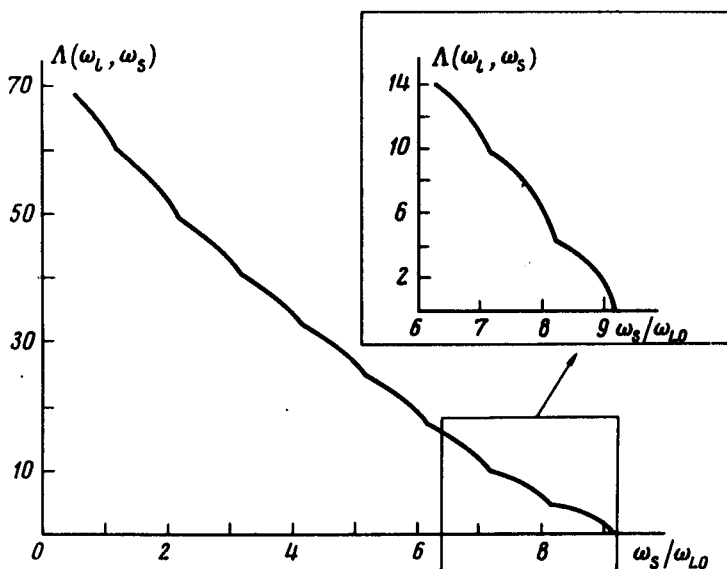


Рис. 1. Зависимость безразмерной величины  $\Lambda(\omega_l, \omega_s) = \frac{e^2 \omega_{LO} V_0 k(\omega_l)}{8 \pi^2 m_e c^3 \omega_s n(\omega_l)} \int \frac{d^2 \sigma}{d\Omega d\omega_s}$  от  $\omega_s/\omega_{LO}$  при  $m_e/m_h = 0,2$ ;  $\hbar\omega_l - E_g = 12,4 \hbar\omega_{LO}$

Суммарное сечение, описывающее процессы с испусканием электронами или дырками любого числа фононов, допустимого законом сохранения энергии определяется формулой

$$\frac{d^2\sigma}{d\Omega d\omega_s} = \frac{e^2 \omega_{LO} V_0 k(\omega_l)}{8\pi^2 m_e c^3 \omega_s n(\omega_l)} \left\{ \sum_{k < E_e/\hbar\omega_{LO} - 1} \left( \frac{E_e}{\hbar\omega_{LO}} - k \right) \times \right. \\ \times f \left( 1 - \frac{1 + \omega_s/\omega_{LO}}{E_e/\hbar\omega_{LO} - k}; \frac{2}{3} \left[ \text{Arch} \left( \frac{E_e}{\hbar\omega_{LO}} - k \right)^{1/2} \right]^{-1} + \right. \\ \left. \left. + \frac{m_e}{m_h} \sum_{k < E_h/\hbar\omega_{LO} - 1} \left( \frac{E_h}{\hbar\omega_{LO}} - k \right) f \left( 1 - \frac{1 + \omega_s/\omega_{LO}}{E_h/\hbar\omega_{LO} - k}; \frac{2}{3} \right) \times \right. \right. \\ \left. \left. \times \left[ \text{Arch} \left( \frac{E_h}{\hbar\omega_{LO}} - k \right)^{1/2} \right]^{-1} \right\}, \quad (9)$$

где  $E_h = (1 + m_h/m_e)^{-1}(\hbar\omega_l - E_g)$  — кинетическая энергия дырки, рожденной светом частоты  $\omega_l$ ; суммирование по  $k$  в (9) начинается от  $k = 0$ , так что полное число испущенных фононов равно  $k + 1$ .

На рис. 1 представлена вычисленная с помощью (9) величина  $\omega_s d^2\sigma/d\Omega d\omega_s$  как функция  $\omega_s/\omega_{LO}$ . Из рис. 1 видно, что зависимость имеет ступенчатый характер. Каждая более высокая ступенька отвечает включению процесса, в котором число испущенных фононов увеличивается на единицу. Пороги соответствуют значениям

$$\omega_s = \left( 1 + \frac{m_e}{m_h} \right)^{-1} \left( \omega_l - \frac{E_g}{\hbar} \right) - (k + 1) \omega_{LO}. \quad (10)$$

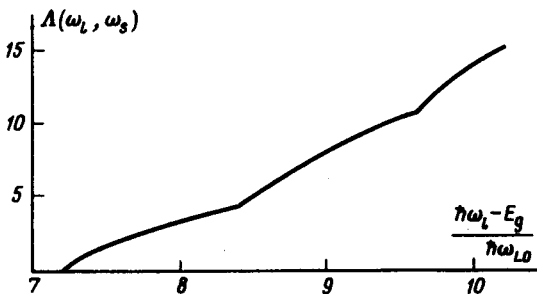


Рис. 2. Зависимость безразмерной величины  $\Lambda(\omega_l, \omega_s) = \frac{e^2 \omega_{LO} V_0 k(\omega_l)}{8\pi^2 m_e c^3 \omega_s n(\omega_l)}^{-1} \frac{d^2\sigma}{d\Omega d\omega_s}$  от  $(\omega_l - E_g/\hbar)/\omega_{LO}$  при  $m_e/m_h = 0,2$ ;  $\omega_s = 6\omega_{LO}$

На рис. 2 изображена зависимость величины  $\omega_s \frac{d^2\sigma}{d\Omega d\omega_s} \frac{n(\omega_l)}{k(\omega_l)}$  от  $\frac{\omega_l}{\omega_{LO}}$  при фиксированной частоте  $\omega_s$ . Зависимость также имеет ступенчатый

характер, однако расстояние между точками порогов иное, чем на рис. 1 поскольку пороги наблюдаются при

$$\omega_l = \frac{E_g}{\hbar} + \left(1 + \frac{m_e}{m_h}\right) \left(1 + k + \frac{\omega_s}{\omega_{LO}}\right) \omega_{LO}. \quad (11)$$

Как показывают вычисления, ступеньки более резко выражены при малом максимально возможном числе испущенных фононов. При  $m_e \ll m_h$  вклад дырок в суммарное сечение мал. Наблюдение длинноволнового вторичного излучения в различных полупроводниках позволило бы определить некоторые параметры, например, частоту  $\omega_{LO}$  и отношение  $m_e/m_h$  (см. (10), (11)).

Физико-технический институт  
им. А.Ф.Иоффе  
Академии наук СССР

Поступила в редакцию  
20 июня 1977 г.

### Литература

- [1] В.Л.Гуревич, И.Г.Ланг, Ю.А.Фирсов. ФТТ, 4, 1252, 1962.
- [2] R.M.Martin, C.M.Varma. Phys. Rev. Lett., 26, 1241, 1971.
- [3] R.M.Martin, Phys. Rev. B., 10, 2620, 1974.
- [4] R.Zeyher. Sol. State. Comm., 16, 49, 1975.
- [5] Р.Фейнман. Статистическая механика. М., изд. Мир, 1976 г., стр. 307.
- [6] Е.Л.Ивченко, И.Г.Ланг, С.Т.Павлов. ФТТ, 19, 1227, 1977.
- [7] Е.Л.Ивченко, И.Г.Ланг, С.Т.Павлов. ФТТ, 19, вып. 9, 1977.